(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. August 2005 (25.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/078794 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 23/58, 23/13, 29/06

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000248

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Februar 2005 (14.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 007 690.1

16. Februar 2004 (16.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FISCHER, Jürgen

[DE/DE]; Am Haslach 17a, 93180 Deuerling (DE). MEN-GEL, Manfred [DE/DE]; Kleist Strasse 2, 93077 Bad Abbach (DE). PÜSCHNER, Frank [DE/DE]; Kohlenschachtweg 5, 93309 Kelheim (DE).

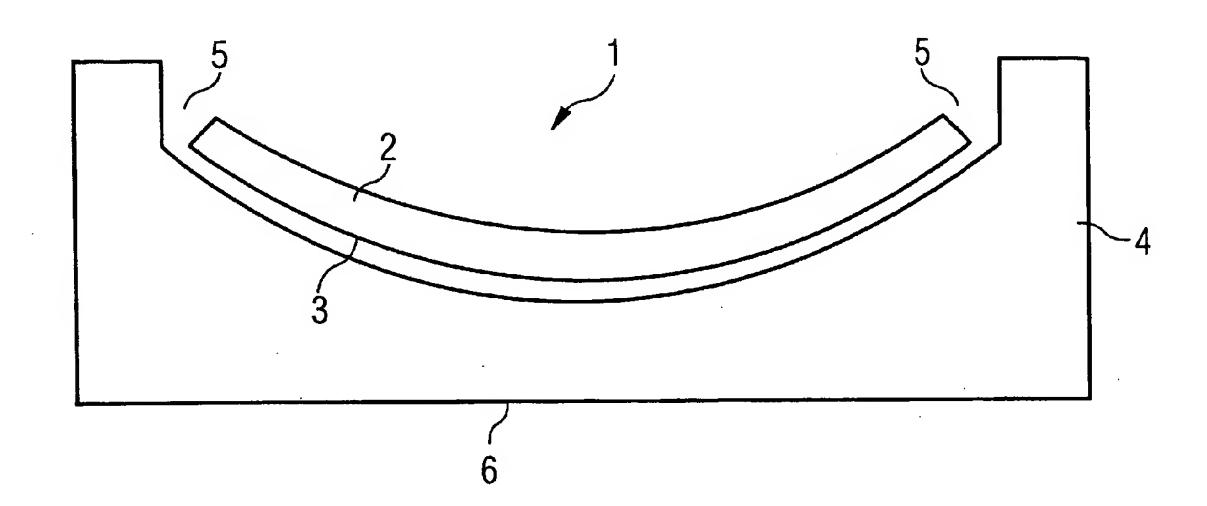
(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATEN-TANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: NON-PLANAR INTEGRATED CIRCUIT SYSTEM

(54) Bezeichnung: NICHT PLANAR AUSGEBILDETE INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG



(57) Abstract: The invention relates to an integrated circuit system (1) comprising a non-planar substrate (2), on at least one side of which an integrated circuit is configured. The substrate (2) is disposed on a support (4) with a side (3) containing the integrated circuit while said support (4) is made of a chemically resistant material.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine integrierte Schaltungsanordnung (1), die aus einem nicht planaren Substrat (2) besteht, auf dem zumindest einseitig eine integrierte Schaltung ausgebildet ist, wobei das Substrat (2) mit einer die integrierte Schaltung aufweisende Seite (3) auf einem Träger (4) angeordnet ist und der Träger (4) aus einem chemisch resistenten Material hergestellt ist.



WO 2005/078794 A1

- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. WO 2005/078794 PCT/DE2005/000248

Beschreibung

NICHT PLANAR AUSGEBILDETE INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft eine integrierte Schaltungsanordnung, die einen wirksamen Schutz gegen Angriffe auf eine in der Schaltungsanordnung integrierte Schaltung aufweist.

10 Bei integrierten Schaltungen in sicherheitsrelevanten Anwendungsbereichen tritt die Schwierigkeit auf, dass die Schaltungen gegen Angriffe zum Ausspionieren oder Analysieren der betreffenden Schaltung, z.B. mittels FIB (Focused Ion Beam), geschützt werden müssen. Auch optische oder mechanische Analysemethoden werden angewandt.

Es bestehen bereits eine Anzahl von Sicherheitskonzepten, mit denen die integrierten Schaltungen gegen derartige Angriffe geschützt, insbesondere mit einem Schutzschirm versehen werden können, bei dem beispielsweise aktive Bauelemente eingesetzt werden, um einen äußeren Angriff auf die Schaltung abzuschirmen. Bisher wurde allerdings die Gefahr einer Analyse der Schaltungen von der Rückseite eines Halbleiterchips, d. h. durch das Halbleitersubstrat hindurch, vernachlässigt.

25

30

35

20

Es ist möglich, eine integrierte Schaltung einer Analyse, dem sogenannten "Reverse Engineering", zu unterziehen. Diese Analyse kann dazu dienen, die Funktionsweise zu analysieren oder aber die Funktionsweise zum Zwecke einer Manipulation eines Dateninhaltes oder des Funktionsablaufs zu beeinflussen.

Zum Zwecke der Analyse wird beispielsweise das Material aufgelöst, welches die Oberfläche des Chips bedeckt. Dieses Material kann entweder eine Kunststoffpressmasse sein, welche das Gehäuse des Halbleiterbauelementes bildet, oder ein sogenannter "Globe Top", der lediglich dazu dient, die Chipoberfläche sowie die elektrischen Verbindungen gegen mechanische

WO 2005/078794

Beschädigungen zu schützen. Nach dem Entfernen des den Halbleiterchip umgebenden oder bedeckenden Materials ist in der
Regel die Passivierungsschicht des Halbleiterchips zugänglich. Diese kann mittels Ätzverfahren, Laser- oder FIB(Focused Ion Beam) Methoden selektiv entfernt werden. Durch
das schichtweise Abtragen und Fotografieren der jeweils freigelegten Schicht lässt sich der Aufbau der integrierten
Schaltung nachträglich analysieren.

2

PCT/DE2005/000248

Damit einzelne Schichten nicht mittels Schleifverfahren vollständig analysierbar abgetragen werden können, sind der Anmelderin Verfahren zur Herstellung integrierter Schaltungsanordnungen bekannt, bei denen das Substrat, auf dem eine integrierte Schaltung ausgebildet ist, zumindest in einer Ausbreitungsrichtung nicht planar ausgebildet ist. Die die integrierte Schaltungsanordnung abdeckende Schutzschicht kann
jedoch nach wie vor mittels Ätzverfahren entfernt werden, so
dass ein Zugang zu den die integrierte Schaltung aufweisende
Schichten des Substrats ermöglicht ist.

20

25

5

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, eine integrierte Schaltungsanordnung mit einer in einem Substrat ausgebildeten integrierten Schaltung vorzuschlagen, bei der ein Freilegen des Substrats erschwert wird und somit ein verbesserter Schutz gegen eine Analyse gegeben ist.

Diese Aufgabe wird mit der integrierten Schaltungsanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

30

35

Die erfindungsgemäße integrierte Schaltungsanordnung umfasst ein gekrümmtes Substrat, auf dem eine integrierte Schaltung in beispielsweise mehreren Schichten ausgebildet ist. Erfindungsgemäß ist das Substrat mit der die integrierte Schaltung aufweisende Seite auf einem chemisch resistenten Träger angeordnet.

Der Träger besteht in einer bevorzugten Ausführungsform aus Keramik und weist eine hohe chemische Resistenz auf, so dass durch die herkömmlichen Ätzverfahren ein Ablösen des Trägers nicht erzielbar ist.

3

PCT/DE2005/000248

5

10

WO 2005/078794

In vorteilhafter Weise ist eine dem Substrat zugewandte Oberfläche des Trägers der Krümmung des Substrats angepasst und kann prozesstechnisch auf einfache Weise mit dem Substrat verbunden werden. Der gekrümmte Träger fixiert dabei zusätzlich die Krümmung des Substrats, so dass das Substrat nicht mehr durch beispielsweise Ausüben eines Drucks in eine planare Form gebracht werden kann.

Es folgt eine Beschreibung der erfindungsgemäßen integrierten Schaltungsanordnung anhand der beigefügten Figur. Diese Figur zeigt im Querschnitt eine integrierte Schaltungsanordnung mit einem auf einem Träger angeordneten Substrat.

In der Figur ist der grundsätzliche Aufbau der integrierten Schaltungsanordnung 1 dargestellt. Ein Substrat 2, welches in der Regel aus mehreren Schichten aufgebaut ist, weist eine in bekannter Weise aufgebaute integrierte Schaltung auf. Das Substrat 2 ist zumindest in einer Ausbreitungsrichtung gekrümmt.

25

30

35

20

Um die integrierte Schaltung vor einer Analyse zu schützen, ist die die integrierte Schaltung aufweisende Seite 3 des Substrats 2, auf der beispielsweise Halbleiterbauelemente der integrierten Schaltung ausgebildet sind, und die aufgrund der Krümmung des Substrats 2 konvex ausgebildet ist, mit einem Träger 4 verbunden. Der Träger 4 weist hierzu eine den Abmaßen der konvexen Oberfläche des Substrats entsprechende Kavität 5 auf, so dass auf einfache Weise eine Verbindung, beispielsweise durch Verwendung eines Klebstoffes, erzielt werden kann.

WO 2005/078794 PCT/DE2005/000248

4

Die in dem Träger 4 ausgebildete Kavität 5 ist in diesem Ausführungsbeispiel so bemessen, dass das Substrat 2 in der Kavität 5 des Trägers 4 vollständig aufgenommen ist. Der Träger 4 ist weiterhin auf einer dem Substrat 2 abgewandten Seite 6 planar ausgebildet. Wichtig für die Erfindung ist jedoch nur die prinzipielle Ausgestaltung der Anordnung eines gekrümmt ausgebildeten Substrats 2, das mit einem Träger 4 verbunden ist, der aus einem chemisch resistenten Material hergestellt ist. Somit ist auch die Ausbildung eines Trägers 4 denkbar, der andere Formen aufweist und beispielsweise nur als eine vollflächige Abdeckung ausgebildet ist.

Eine Manipulation oder Analyse der integrierten Schaltung bedingt das Entfernen des Trägers 4, so dass die darunter liegenden Schichten des Substrats 2 zugänglich werden. Dadurch, dass der Träger 4 aus einem chemisch resistenten Material hergestellt ist, kann dieser nicht durch Abätzen entfernt werden. Der gekrümmte Träger 4 bewirkt eine Fixierung der Substratkrümmung, so dass das Substrat 2 nicht mehr in eine planare Form versetzt werden kann. Somit könnte der Träger 4 lediglich durch einen Schleifvorgang entfernt werden, der dann auch gleichzeitig ein Zerstören der unterhalb des Trägers 4 angeordneten Substratschichten bewirkt.

Die Erfindung ermöglicht einen sehr sicheren Schutz gegen eine Analyse durch die Kombination der Verwendung eines gekrümmten Substrats, welches mit der die integrierte Schaltung aufweisenden Seite auf einem chemisch resistenten Träger angeordnet ist.

5

10

15

20

WO 2005/078794 PCT/DE2005/000248

5

Bezugszeichenliste

- 1 Integrierte Schaltungsanordnung
- 2 Substrat
- 5 3 Seite
 - 4 Träger
 - 5 Kavität
 - 6 Seite

Patentansprüche

WO 2005/078794

Integrierte Schaltungsanordnung (1) bestehend aus einem nicht planaren Substrat (2), auf dem zumindest einseitig eine integrierte Schaltung ausgebildet ist, da durch gekennzeich hnet, dass das Substrat (2) mit der die integrierte Schaltung aufweisende Seite (3) auf einem Träger (4) angeordnet ist und der Träger (4) aus einem chemisch resistenten Material hergestellt ist.

6

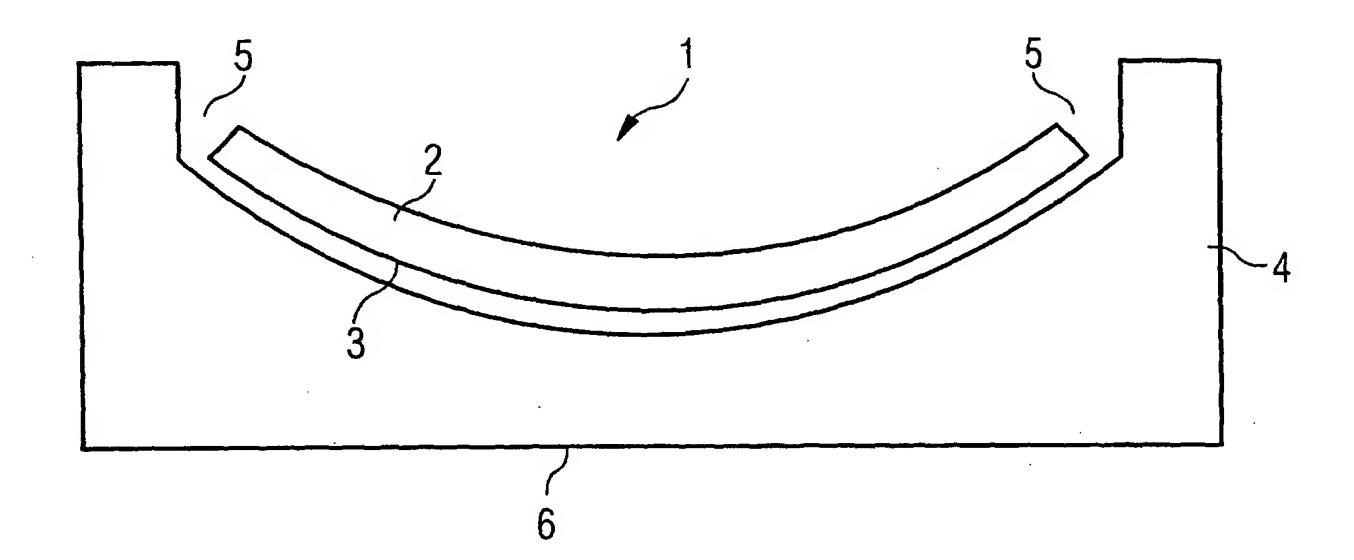
PCT/DE2005/000248

- 2. Integrierte Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das chemisch resistente Material des Trägers (4) aus Keramik 15 gebildet ist.
- Integrierte Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1 oder
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
 der Träger (4) auf einer der integrierten Schaltung abgewand ten Seite (6) eine planare Oberfläche aufweist.
 - 4. Integrierte Schaltungsanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Substrat (2) ganzflächig mit dem Träger (4) verbunden ist.

- 5. Integrierte Schaltungsanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
- dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (4) eine Kavität(5) aufweist, in die das Substrat (2) vollständig aufgenommen ist.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

| IPC 7 | H01L23/58 H01L23/13 H01L29 | /06 | |
|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | |
| _ | o International Patent Classification (IPC) or to both national classification | fication and IPC | |
| | ocumentation searched (classification system followed by classification sy | ation symbols) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 110, | HOIC | | |
| Documentat | tion searched other than minimum documentation to the extent tha | t such documents are included in the fields se | earched |
| | | | |
| _ | ata base consulted during the international search (name of data l | base and, where practical, search terms used |) |
| ELO. TH | Lernar, rau | | ; |
| | | | |
| C. DOCUM | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the i | relevant passages | Relevant to claim No. |
| X | WO 02/065548 A (INFINEON TECHNOL JANKE, MARCUS; LAACKMANN, PETER) 22 August 2002 (2002-08-22) | 1-4 | |
| Y | page 2, line 5 - line 11 page 4, line 36 - page 5, line 2 page 6 | 7 | 5 |
| Y | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 10, 8 October 2003 (2003-10-08) -& JP 2003 174114 A (FUJI ELECTILITI), 20 June 2003 (2003-06-20) | RIC CO | 5 |
| Α | abstract; figure 3 paragraphs '0014!, '0015! | | 1-4 |
| | | -/ | |
| | · | | |
| | | | |
| X Furt | her documents are listed in the continuation of box C. | Patent family members are listed in | n annex. |
| ° Special ca | tegories of cited documents : | "T" later document published after the integer or priority date and not in conflict with | rnational filing date |
| consid | ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance | cited to understand the principle or the invention | |
| filing d | document but published on or after the international late ent which may throw doubts on priority claim(s) or | "X" document of particular relevance; the cleannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document. | be considered to |
| which | is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) | "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an inv | laimed invention |
| other r | | document is combined with one or mo ments, such combination being obviou in the art. | re other such docu- |
| | ent published prior to the international filing date but nan the priority date claimed | "&" document member of the same patent t | family |
| Date of the | actual completion of the international search | Date of mailing of the international sear | rch report |
| 1 | 1 May 2005 | 01/06/2005 | |
| Name and r | nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 | Authorized officer | |
| | NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 | Ahlstedt, M | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

| | | PC1/DE2005/000248 |
|--------------|--|-----------------------|
| - | ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| A | EP 1 047 128 A (SHARP KABUSHIKI KAISHA; NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION) 25 October 2000 (2000-10-25) paragraphs '0010!, '0087!, '0122!; figures 12-14 | 1,3,4 |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 581 (E-865), 21 December 1989 (1989-12-21) -& JP 01 244625 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 29 September 1989 (1989-09-29) abstract | 1,3,4 |
| Α | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 283 (E-440), 26 September 1986 (1986-09-26) -& JP 61 101036 A (HITACHI LTD), 19 May 1986 (1986-05-19) abstract; figure 1 | 1,3,4 |
| A | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 110 (E-314), 15 May 1985 (1985-05-15) -& JP 60 000747 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 5 January 1985 (1985-01-05) abstract; figure 1 | 1,4,5 |
| | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

formation on patent family members

| Patent document cited in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | | Publication date |
|--|-------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| WO 02065548 | A | 22-08-2002 | TW | 10106836 1541413 02065548 1360718 2004523904 519759 2004070052 | A A2 A2 T B | 05-09-2002 27-10-2004 22-08-2002 12-11-2003 05-08-2004 01-02-2003 15-04-2004 |
| JP 2003174114 | Α | 20-06-2003 | NONE | | | |
| EP 1047128 | Α | 25-10-2000 | JP JP EP US | 3515012 2000307050 1047128 6472730 | A A2 | 05-04-2004 02-11-2000 25-10-2000 29-10-2002 |
| JP 01244625 | Α | 29-09-1989 | NONE | | | |
| JP 61101036 | Α | 19-05-1986 | NONE | | | |
| JP 60000747 | A | 05-01-1985 | NONE | ··· ··· · · · · · · · · · · · · · · · | | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

onales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000248 A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L23/58 H01L23/13 H01L29/06 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 HO1L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile WO 02/065548 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG; 1 - 4JANKE, MARCUS; LAACKMANN, PETER) 22. August 2002 (2002-08-22) Seite 2, Zeile 5 - Zeile 11 Seite 4, Zeile 36 - Seite 5, Zeile 7 Seite 6 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 5 Y Bd. 2003, Nr. 10, 8. Oktober 2003 (2003-10-08) -& JP 2003 174114 A (FUJI ELECTRIC CO LTD), 20. Juni 2003 (2003-06-20) Zusammenfassung; Abbildung 3 A Absätze '0014!, '0015! Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erkann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden •v• Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 01/06/2005 11. Mai 2005 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk

Ahlstedt, M

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

| | PC17DE20 | |
|---|--|--|
| | | |
| Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme | enden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| EP 1 047 128 A (SHARP KABUSHIKI KAISHA; NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION) 25. Oktober 2000 (2000-10-25) Absätze '0010!, '0087!, '0122!; Abbildungen 12-14 | | 1,3,4 |
| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 013, Nr. 581 (E-865), 21. Dezember 1989 (1989-12-21) -& JP 01 244625 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 29. September 1989 (1989-09-29) Zusammenfassung | | 1,3,4 |
| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 010, Nr. 283 (E-440), 26. September 1986 (1986-09-26) -& JP 61 101036 A (HITACHI LTD), 19. Mai 1986 (1986-05-19) Zusammenfassung; Abbildung 1 | | 1,3,4 |
| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 009, Nr. 110 (E-314), 15. Mai 1985 (1985-05-15) -& JP 60 000747 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 5. Januar 1985 (1985-01-05) Zusammenfassung; Abbildung 1 | | 1,4,5 |
| | EP 1 047 128 A (SHARP KABUSHIKI KAISHA; NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION) 25. Oktober 2000 (2000-10-25) Absätze '0010!, '0087!, '0122!; Abbildungen 12-14 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 013, Nr. 581 (E-865), 21. Dezember 1989 (1989-12-21) -& JP 01 244625 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 29. September 1989 (1989-09-29) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 010, Nr. 283 (E-440), 26. September 1986 (1986-09-26) -& JP 61 101036 A (HITACHI LTD), 19. Mai 1986 (1986-05-19) Zusammenfassung; Abbildung 1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 009, Nr. 110 (E-314), 15. Mai 1985 (1985-05-15) -& JP 60 000747 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 5. Januar 1985 (1985-01-05) | EP 1 047 128 A (SHARP KABUSHIKI KAISHA; NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION) 25. Oktober 2000 (2000-10-25) Absätze '0010!, '0087!, '0122!; Abbildungen 12-14 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 013, Nr. 581 (E-865), 21. Dezember 1989 (1989-12-21) -& JP 01 244625 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 29. September 1989 (1989-09-29) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 010, Nr. 283 (E-440), 26. September 1986 (1986-09-26) -& JP 61 101036 A (HITACHI LTD), 19. Mai 1986 (1986-05-19) Zusammenfassung; Abbildung 1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 009, Nr. 110 (E-314), 15. Mai 1985 (1985-05-15) -& JP 60 000747 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 5. Januar 1985 (1985-01-05) |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000248

| | techerchenbericht Irtes Patentdokumen | t | Datum der Veröffentlichung | | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|----|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| WO | 02065548 | Α | 22-08-2002 | DE CN WO EP JP TW US | 10106836 1541413 02065548 1360718 2004523904 519759 2004070052 | A A2 A2 T B | 05-09-2002 27-10-2004 22-08-2002 12-11-2003 05-08-2004 01-02-2003 15-04-2004 |
| JP | 2003174114 | A | 20-06-2003 | KEINE | | | |
| EP | 1047128 | Α | 25-10-2000 | JP JP EP U\$ | 3515012 2000307050 1047128 6472730 | A A2 | 05-04-2004 02-11-2000 25-10-2000 29-10-2002 |
| JP | 01244625 | Α | 29-09-1989 | KEINE | | | |
| JP | 61101036 | Α | 19-05-1986 | KEINE | | | |
| JP | 60000747 | A | 05-01-1985 | KEIN | - VE | — — — — — | |